(19) 日本国特許庁 (JP)

① 特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

伽発

昭58—174340

50Int. Cl.3

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和58年(1983)10月13日

横浜市緑区梅が丘6番地2日本

横浜市緑区梅が丘6番地2日本

専売公社中央研究所内

C 07 C 49/573

#B 01 J 23/44

45/58

7824-4H 7824-4H 7624-4G

発明の数 1

審査請求 有

(全 3 頁)

キシー1ーシクロヘキセンー1ーイル) -1、3-ブタンジオンの製造法

@特

昭57-56032

20出

昭57(1982)4月6日

70発 明 者 辻野泰子

専売公社中央研究所内

切出 願 人 日本専売公社

伽指定代理人 日本專売公社研究開発部長

金子肇

1. 発明の名称

- 特許請求の範囲
 - 1) 1-(2,6,6-トリメチル-4 (B) - プテン・1 - オンを、アルカリ存在 過酸化水素でエポキシ化して1-(2, 6-トリメチルー4-ヒドロキシ-1-ロヘキセン・1 - イル) - 2 . 3 - エボ - 1 - ブタノンとした後、これを1 , 2 - ビス(ジフェニルホスフィノ)エタン、**シ** よびテトラキス(トリフェニルホスフィン) ジウムと共に加熱することを特数とする

発明の詳細な説明

本発明は1-(2,6,6-トリメチル-4 プタンジオン(以下「本化合物」という。)は、海洋性のウズベン毛藻類であるプロロセ ントラム・ミニマム (Prorocentrum minimum)が培 地中へ分泌する物質として近年報告(J.Org. Chem., 45,1169(1980))された化合物で、 後述の構造式(II) よりゼアキサンチン等のカロ チノイドの分解産物と考えられる。本化合物は フィロコッカス・オーレウス (Staphylococcus aureus)に対する抗菌活性、数量金属に対する 強いキレート作用等有用な性質を有することか ら、医学上をよび 数量金属捕捉等の産業分野に とって、有用な物質となる可能性がある。しか しながら、従来本化合物の製造法については全 .く 報告がなく、本発明は本化合物の新規な製造

持開昭58-174340(2)

法を提供することを目的としてなされたものである。すなわち本発明は1-(2,6,6~トリメチルー4-ヒドロキシー1-シクロヘキセン・1-イル)-2(B)-ブテン・1-オンを、アルカリ存在下、過酸化水素でエポキシとで、のでは、1-(2,6,6~トリメチルー4・といいます。1-2-ピス(ジフェニルキスフィイル)、これを1,2-ピス(ジフェニルキスフィイカ)、エチン、およびテトラキス(加熱して本化合物を製造する。

以下に本発明を詳細に説明する。

本化合物の原料としての1-(2,6,6,6-)リメチル-4-ヒドロキシ-1-シクロヘキセン-1-イル)-2(E)-ブテン-1-オン(世用名3-ヒドロキシ-タ-ダマスコン)は公知物質であって、例えば本発明者らが既に報告した方法(Agric.Biol.Chem.,45,1731(1981))によって合成することができる。本化

エポキシケトン(II)から本化合物(II)への変換は、鈴木らによって報告された 0 価のバラジウム化合物を用いるエポキシケトンのジケトンへの変換法(J.Am.Chem.Soc., 102,2095(1980))に準じて行なりことができる。 すなわち、エポキシケトン(II),(II)に対して1~10 5 当量の1,2-ビス(ジフェニルホスフィノ)エタンおよび(II)に対して1~10 5 当

合物 (I) は次の反応工程似に示すように、3-ヒドロキシーターダマスコン (I) の倒削のオレフィンをアルカリの存在下、過酸化水素でエポキシ化して1-(2,6,6-トリメチルー4-ヒドロキシー1-シクロヘキセン-1-イル)-2,3-エポキシ-1-ブタノン (I) とした後、これを 0 価のパラジウムで異性化することによって製造する。

すなわち、3-ヒドロキシーターダマスコン(1)を、(1)に対して1~10倍当量の5~30%設能化水素水と親水性有機溶媒、たとたばメタノール、エタノール等の混液に加え、ついてアルカリ水溶液、たとえば適宜な濃度の水酸化ナトリウム、水酸化カリウム等の水溶液を0で~室温で攪拌しつつ滴下する。反応液を室

量のテトラキス(トリフェニル*スフィン)パラジウムを、適宜な量のトルエン、キシレン等の有機溶媒に加え、不活性ガスで置換して封管した後、80~150でで10~90時間反応させる。反応終了後、ヘキサンを溶媒とするシリンが出かを除いた後、展開浴鮮をヘキサン・エーテル(4:1(*/*))があることによって、本化合物(II)をお品化させる。

以上のように本発明による本化合物(II)の製造法は、合成法として初めてなされたもので、比較的容易に合成される原料である3~ヒドロキシーβ・ダマスコン(I)からわずか2段階の反応工程で、しかも反応操作も非常に簡便にきわめて高収率で本化合物が得られるというすぐれた効果を有する。

く実施例>

3 - ヒドロキシーターダマスコン (1) 4.2 # を30 ×過酸化水紫水 8 ml と メ タ ノ ー ル 2 4 ml の混骸に加え、氷冷攪拌下で 1 規定水酸化ナト リウム水溶液 10m2を満下した。 満下終了後反 応放を室温に戻し、さらに1時間攪拌した後 200mlの飽和食塩水を加え、 150mlのエーテ ルで2度抽出を行った。エーテル層を合わせ、 200mとの飽和食塩水で洗った後無水硫酸ナト リウムを加えて脱水し、減圧下でユーテルを除 くことによって、無色の粘重な油状物質 4.15% (収率928)を得た。この物質について質量 分析スペクトル、赤外鉄吸収スペクトル、なら びに核磁気共鳴スペクトルを測定した結果、化 合物 (1) の側鎖のみがエポキシ化されたエポキ シケトン (I) のジアステレオマー混合物でおる ことが確認された。

エポキシケトン (II) のジアステレオマー混合 物のスペクトルデータは次に示すとかりであっ た。

次にエポキシケトン(I) 3.3 6 f (15 mmol) , テトラキス (トリフェニルホスフィン) パラ ジウム 6 9 2 mg (0.6 mmol) および 1 , 2 - ビ ス (ジフェニルホスフィノ) エタン 2 3 8 mp (0.6 mmol)を 5 mlのトルエンとともに肉厚のガ ラス質に入れ、質内をアルコン置換した後封管 して140℃で60時間加熱した。加熱終了後、 ヘキサンを溶媒とするシリカゲルカラムクロマ トグラフィーによってヘキサン浴出部を除き、 展開溶媒をヘキサン・エーテル浸液(6:4(v/v)) に変えてさらに溶出を続けた。この留 出詞分を讃稲後へキサン・エーテル(4:1(v/v))混合浴鉄から結晶化させることによっ て、本化合物(11) 2.698(収率 8 0 %)を無色 粧晶として得た。 (融 点) これについて 質量分析スペクトル、赤外収収スペクトルをよ び核磁気共鳴スペクトルを測定した結果は、天 然から得られた1-(2。6。6-トリメチル - 4 - ヒドロキシー1 - シクロヘキセン - 1 -イル)-1,3-プタンジオンの値と完全に一

特開昭58-174340(3)
・ 質量分析(m/4) 224(M⁺),209,206,
167,121,105,93,79,69,55,43(base)。
・ 赤外 蘇 股 収 スペクトル (cm⁻¹)3430,2980,
2940,1695,1455,1417,1365,1172,
1063,922。
・ 核磁 気共鳴 スペクトル (J.ppm)

1.0 4 (8, H_aC_xCH_e)

1.0 6 (8, H_aC_xCH_e)

1.1 7 (8, H_aC_xCH_e)

1.4 0 (d, J=5H_x, -C-CH-CH_a)

1.6 7 (8, -C=C-CH_a)

1.7 0 (8, -C=C-CH_a)

1.9 0 (8, -OH)

1.5 0~2.6 0 (m, -CH_z-)

3.1 4 (9xd, -CH-CH-CH_a)

3.3 5 (d, J=zH_x, -C-CH-CH-)

3.3 9 (d, J=zH_x, -C-CH-CH-)

4.0 4 (m, HO-CH-) o

致した。

出 顧 人 日本専売公社